令和8年度第2回知的財産セミナー

海外ビジネスで 自社技術の 「取られる・漏れる」を防ぐ！

知財と技術流出の対策ポイント





2026年12月17日（木）

13:30-17:00（受付開始13:15～）

会場 ベンチャープラザ船橋
（船橋市北本町1-17-25）

参加費 無料（要予約）

海外展開を進めたい。でも、何を海外で権利化し、何を秘密として守るべきか。
技術流出にはどう備えればよいのか――。
限られた人員や予算の中で、自社に必要な知財対策を判断するのは簡単ではありません。
本セミナーでは、弁理士による実務事例、海外出願に取り組む企業の経験、
特許庁による支援制度や模倣品対策を通じて、
海外で自社の技術・知財を守るために押さえておきたいポイントを学びます。

Point!! 海外出願、何から始める？
初めて取り組む際に押さえたい基本と注意点

Point!! その技術、見せて大丈夫？
取引・共同開発での技術流出リスクと守り方

Point!! 他社はどう進めている？
海外出願の経験企業からリアルな取組を学ぶ

Point!! 費用や模倣品にどう備える？
海外出願に使える公的支援制度と対策を知る

※プログラムの詳細は裏面をご覧ください。

対　象 千葉県内の中小企業・小規模事業者（役職問わず）

募集定員 30名

申込期日 2026年12月15日（火）

申し込み方法

（公財）千葉県産業振興センターの
公式ホームページよりお申込みください。
https://www.ccjc-net.or.jplink/2612chizai.html

問い合わせ先 公益財団法人千葉県産業振興センター　新事業支援部　産学連携推進課（担当：伊藤）
〒273-0864　船橋市北本町1-17-25　ベンチャープラザ船橋1階
TEL：047-426-9200　MAIL：chiba-patent@ccjc-net.or.jp

令和8年度第2回知的財産セミナー

海外ビジネスで自社技術の「取られる・漏れる」を防ぐ！
知財と技術流出の対策ポイント

2026年12月17日（木） 13:30-17:00

13:35~ 中国での実務経験から学ぶ 海外知財戦略と技術流出対策

SEIRYU弁理士事務所　代表弁理士　青井　隆徳　氏



海外での事業展開においては、特許などの知的財産権の取得だけでなく、技術やノウハウの流出を防ぐことも重要です。本講演では、海外出願の基本的な考え方を紹介するとともに、中国での知的財産権の取得、侵害訴訟、技術移転などの実務経験を踏まえ、海外展開に伴う知財リスクとその対策を解説します。特に、技術を「権利化して守る」か「秘密として守る」かの判断や、海外企業との取引・共同開発における留意点を、具体的な事例を交えて紹介します。

14:40~ 海外出願に取り組む企業の事例紹介

株式会社常盤植物化学研究所　専務取締役 R＆BD本部 本部長　博士（薬学）　楊　金緯　氏

海外出願や海外での権利取得に取り組んでいる企業から、海外出願の概要や実際に進める中で感じたこと、海外出願支援補助金や専門家等の活用について、実務経験を交えて解説します。

15:40~ 海外出願に活用できる公的支援制度と模倣品対策

（1）知らないともったいない！海外出願・侵害対策に活用できる補助金制度のご紹介

講演：特許庁　総務部　国際協力課　海外展開推進班　篠塚　瑠依　氏

本講演では、特許庁が提供する、中小企業の海外進出を支援する5つの補助金制度をご紹介します。

（2）知らないと危ない！海外における模倣品対策の基礎知識

講演：特許庁　総務部　国際協力課　模倣品対策企画班　菊池　勇希　氏

近年の模倣品被害の実態をご紹介し、被害を未然に防ぐための対策から模倣品発見時の対応までをご説明します。

16:35~ 個別相談会（事前申込制）

講師陣が一人ひとりの知財のお悩みにアドバイスします。

※申し込み時に個別相談会にお申込みいただいた方を優先的にご案内します。

※当日のお申込みも可能ですが、お時間の関係でご対応ができない場合があります。その際には、後日改めて当センター又はINPITにてご相談を承ります。

主催　公益財団法人千葉県産業振興センター、日本弁理士会関東会

共催　一般社団法人千葉県発明協会（INPIT千葉県知財総合支援窓口）